L3 ANSWER 1 OF 1 WPINDEX COPYRIGHT 2005 THE THOMSON CORP on STN

AN 1989-343368 [47] WPINDEX Full-text

DNC C1989-152139

TI Device for forming radioisotope - by forming cylindrical vacuum region in front of gas target chamber facing emitted particles and metal foils on ends of region.

DC K08

PA (DAII-N) DAIICHI RADIO ISOTO; (GESL) KERNFORSCHUNGSZENT KARLSRUHE

CYC 1

PI JP 01254900 A 19891011 (198947)\* 8<-

ADT JP 01254900 A JP 1988-82396 19880405

PRAI JP 1988-82396 19880405

AN 1989-343368 [47] WPINDEX Full-text

AB JP 01254900 A UPAB: 19930923

In a device for forming a radio isotope by using the nuclear reaction caused by producing a shock to target gas by particles formed via a charged-particle-accelerator, e.g. cyclotron, a cylindrical vacuum region is formed in front of a gas target chamber facing particles emitted, and metal foils permitting transmission of the charged particles are arranged on both ends of the region. ADVANTAGE - Radio isotope formed in the target chamber is not introduced to the cyclotron chamber, and target gas is collected if the metal foil is broken.

0/2

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

(11) 特許出願公開

### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-254900

Sint. Ci. 4

識別記号

庁内整理番号

到公開 平成1年(1989)10月11日

G 21 G G 21 K 1/10 5/08

8805-2G R-8805-2G

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全8頁)

会発明の名称 ガスターゲット装置およびそれを用いたラジオアイソトープの製造

方法

昭63-82396 ②特 額

忽出 昭63(1988) 4月5日 顋

加発 明 者 ボルカー・ベヒトル ドイツ連邦共和国ハーゲンバツハ・コンラート・アーデナ

ウアー・リグ 37

つ出 題 人 株式会社第一ラジオア 東京都中央区日本橋 3 丁目10番 5 号

イソトープ研究所

四代 理 人 弁理士 矢野 敏选

最終頁に続く

## 明

1 発明の名称

ガスターゲット装置およびそれを用いた ラジオアイソトープの製造方法

- 2 特許請求の範囲
  - 1. 荷電粒子加速装置を用いてガス状のターゲ ットを荷電粒子等で衝撃して、各種の核反応 を利用してラジオアイソトープを生産する装 置において、ガスターゲットチャンパーの荷 電粒子入射方向前面に真空の空間領域が配置 され、この真空の空間領域が両端部で荷電粒 子を透過させる金属箔を有することを特徴と するガスターゲット装置。
  - 2. 金属箔がガスターゲットチャンパーと真空 の空間領域との間でフランジ状に支持され、 このフランジが箔と一緒に遠隔操作により交 換可能である、請求項」記載の装置。
  - 3. 真空の筒状空間領域の両端にそれぞれアル ミニウム、特殊鋼、モリブデン、ニオブまた はタンタルからなる薄い金属箔が備えられて

いる、請求項」記載の装置。

- 4. 荷電粒子加速装置がサイクロトロン。シン クロトロン、シンクロサイクロトロン、直線 加速装置、バン・デ・グラーフ型加速装置で ある請求項1記載の装置。
- 5. サイクロトロン、シンクロトロン、シンク ロサイクロトロン、直線加速装置、バン・デ ・グラーフ型加速装置等の荷電粒子加速装置 を用いて、ガス状のターゲットを荷電粒子等 で衝撃して、各種の核反応を利用して、ラジ オアイソトープを製造する場合に、ガスター ゲットチェンバーの荷電粒子入射方向前面に 真空の空間領域を設けたガスターゲット装置 を用いてラジオアイソトーブを製造する方法
- 6. ガスターゲットが酸茶, チャ染, ネオン, アルゴン、塩素、臭素、クリプトン、キセノ ンの同位体からなる請求項5記載の製造方法
- 7. ガスターゲットが 124Xe を99.8%まで

換絡したキセノンガスであり、核反応として
{ | 12 4 Xe(p. pn) | 12 3 Xe → 12 3 | ) および
( | 12 4 Xe(p. 2n) | 12 3 Cs → 12 3 Xe→ 12 3 | )
および ( | 12 4 Xe(p. 2p) | 12 3 | ) を用いて
| 12 3 | を製造することを特徴とする請求項5
記載の製造方法。

# 3 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

サイクロトロン等の荷電粒子加速装置を用いて製造されるラジオアイソトープ例えば 1231 、 81mKr 、 201Tg、 87Ga 等は種々の化学形および化合物との振識体として医療の分野、 特に各種の超瘍や臓器のイメージング剤としての診断的応用や超瘍の治療剤としての利用に提供されており、効率良く、安全に目的とするラジオアイソトープを製造する方法の研究開発は、 医療上もきわめて重要な事項の1つとなってきている

本発明は荷電粒子加速装置を用いてガス状のターゲットを荷電粒子等で衝撃してラジオアイ

さらに荷電粒子の衝撃による窓の放射線損傷も考慮されねばならない。

このような状況下でガスターゲットが荷電粒子で衝撃されガスターゲットチェンバー内に多量のラジオアイソトーブが生産される。

例えば、99.8%に濃縮した 124Xe ガスターゲットを30NeV の陽子ビームで 6 時間衝撃して 123 I を製造する場合、衝撃直後において、要 I に示すような多量のラジオアイソトーブがガスターゲットチェンバー内に生成する。

表1、核反応とラジオアイソトープ生成量

核 反 応	生成量(mCi)
124%e ( p . 2n) 123Cs	2 2 0 0 0
124Xe (p, pn) 123Xe	35000
124%e (p, p2n) 122%e	1 2 0 0
124Xe (p, a) 121 I	650

(注)<sup>1 2 3</sup>Cs は半疎期5.9分で 1<sup>2 3</sup>Xe に崩壊する。 また、<sup>1 2 3</sup>Xe は半疎期2.08時間で <sup>1 2 3</sup> 1 に 崩壊する。したがって、照射直後の <sup>1 2 3</sup> 1 の生成量は6000mCiである。 ソトーブを製造する時に用いる ガスターゲット 装置および それを用いてラジオアイソトーブを 製造する方法に関するものである。

## 従来の技術

可電粒子加速装置を用いてガスターゲットを 可電粒子で衝撃してラジオアイソトーブを製造 する時に用いられるガスターゲットチェンバー の一端に設けられた荷電粒子入射窓は衝撃する 荷電粒子の照射エネルギーを有効に活用するた めに金属搭製の非常に薄い膜例えば 0.5 mm の アルミニウム膜やタンタル製の膜が用いられる のが一般的である。(Int. J. of Applied Radiation and Isotopes Vol. 32 pp465~475 。 1981)

## 発明が解決しようとする課題

加速された荷電粒子が入射するガスターゲットチェンバーの一場に設けられた窓は前記のように非常に薄くまたガスターゲットチェンバー内の気圧は荷電粒子の衝撃効率を良くする目的で7~15気圧程度に加圧されている。

即ち荷電粒子でガスターゲットを衝撃してうジオアイソトーブを製造している最中に前途の非常に薄い金属箔製の膜が破損した場合は、ターゲットチェンバー内に生成している多量のラジオアイソトーブがサイクロトロン室内に放出する大力による環境ターゲットがスが回くなり、大力によなり、カーゲットを用いて「123 I を製造する時に用いるキセノンガス量は250ccでありその価格は1250万円と非常に高価なものである。

# 課題を解決するための手段

このような放射性物質による環境の汚染事故および非常に高価な逸縮ガスターゲットの損失

を未然に防止する方策について殺意研究を重ねた結果、本発明者らはターゲットチェンパーの問題な子入射方向の前面に、衝撃中の安全性を確保するために、両端に25ミクロンと50ミクロンの金属箱の再膜を有する280m2の容積からなる真空の筒状空間領域を設けたガスターゲット装置を用いることにより従来から問題となっていた点を解決し、良好な効果が得られることを見出すに至った。

金属箔としては、モリブデン、タンタル、ア ルミニウム、ニオブ等を使用することができる

また本願発明のガスターゲット装置は、前述 した 124Xe 決度ガスターゲットを用いた 123 l の製造以外に、安 2 に示すように多種のガスタ ーゲットを用いて、種々のラジオアイソトーブ を製造するために、応用することも可能である



$3 \sim 2 0$	3 ~ 1 5	3~15	18-32		30~50	60~85	10~45	30~32	4 ~ 3 0	7 ~ 2 0	12-35
180 (a. d) 18F	20Ne (d, a) 18F	180 (p. n) 18F	80Ne (3He, a n) 18Ne	18Ne → 18F	40Ar (p. 3p) 38 S	40Ar (7, 2p) 38 S	35Cg (p , pn) 34mCg	40Ar (p. 3n) 38K	35Cg ( a , n ) 38 K	37Cg (3He, 2n) 38K	40Ar (a. p) 43K
ii.					Sas		3.4™C	38 K			Уер

# ガスターゲットを用いたラジャアイントーブの製造例

街野粒子のエネルギー(NeV)	4~15	10~45	3~30	3~15	3~12	5~20	3 ~ 6	5~30	3~40
被及及无	14N (p. q) N+1	1ºC (p. Pn) 11C	12C (3He, a) 11C	12C (d , n) 13N	13C (p, n) 13N	180 (p . q) 081	0\$1 (u . b) N+1	12C (a, n) 15O	160 (3He, p) 18F
ラジオアイントープ	2:-			Ζε-			150		न 8.1

79Kr	78Br (p, n) <sup>79</sup> Kr	2~20
81.85	88.83Kr (p, xn) 81Rb	16~32
	Nat Kr (p, xn) 81Rb	10~45
	82Kr (d. 3n) 81Rb	10~45
8 R S r	82Kr (3He, 3n) 82Sr	32~70
	80Kr ( a , 2n) 82Sr	3 ~ 3 0

以下に実施例をあげて本発明をさらに具体的に説明する。

突 炼 例

第1回に本発明のガスターゲット装置の断面 図を示す。

バルブ ( 4 3 ) を開け、液体チッ素で 12.4 Xe ガス酸鉛容器(42)を冷却する。その温度が - 1 2 0 ℃に達した時、パルブ(2 1 , 2 8 )、 可変型弁(32.37)及びバルブ(41)を 開け、124Xe 容器 (24) から 124Xe 疑略容器 (42) に 124Xeガスを移動する。124Xeガスが 完全に 124Xe 段 権容器 (42) に移動した後、 上記パルプを閉め 12.4Xeガス鉄箱器ヒーター( 60)を加熱して 124Xeガスを完全にターゲッ トチェンバー本体(47)に移動する。ターゲ ットチェンパー本体(47)に移された 124 Xeガスの容量はターゲットチェンバーに設 虚されている圧力計(48)及び温度計(49 )により正確に測定し、<sup>124</sup>Xeガスの存在を確 認した後約40マイクロアンペアで約30NeV の陽子ピーム (57) で 6時間前後照射する。 (3) 照射後の124Xeガスの移動及び1231の回収 照射終了後ターゲットチェンパー本体(47 ) 内の124Xe および 124Xeと上記陶子ピームと の核反応で生成した放射性同位元素 ( 123 Xe.

接置の全体的な構成を示すフローチャート図( 第2図)に従って以下に実際の 123 | の製造例 および安全チェンバー本体の機能について説明 する。

(1) 124Xe ガスターゲット照射草帽

照射的に第2図に示されているパルブ(21.46)を閉め、ポンブ(31)を設備させパルブ(29.28)、可変型弁(32.37)及びパルブ(41.51)を開き、ターゲットヒーター(58)、124Xe ガス疑縮容器ヒーター(60)によってターゲットチェンバー本体(47)及び124Xeガス凝縮容器(42)、安全チェンバー(54)及びそれらに接続されている管内を上記ヒーターによって加熱しながら洗浄する。上記工程を5~6時間行い終了時に上記パルブを閉め、ヒーター、ポンプを停止する。

123 【製造時は手動パルブ(23)は常時間き、手動パルブ(20)は常時間じておく。

(2) 照射のための 12.4 Xeガス移動及び照射

1231 等)は照射終丁時から 6 時間前後そのまま上記ターゲットチェンバー本体(47)内で保持する。その後パルブ(25)を開け液体チッ潔で 124 Xe容器を冷却し、 - 1 20℃にした後、パルブ(41)、可変型弁(37.32)及びパルブ(28.21)を開け 124 Xeガスを124 Xe容器(24)に戻す。完全に 124 Xeガスが上記 124 Xe容器(24)に戻った後パルブ(21,28)可変型弁(32,37)パルブ(41)を開める。

る。上記工程が完全に終了した後パルブ(4) )、可変型弁(38)、バルブ(39)を開け ターゲットチェンパー本体内の 1231 含有水を 三方コック (44) を通して別室の 1231回収 用ホットセル室(59)に送るために、ヘリウ ムガス (40) で加圧する。 ターゲットチェン パー本体(47)内の上記 1231 含有水を完全 にホットセル室(59)に移動した後、ターゲ ットヒーター(5 8)をとめ、上記パルプ( Å 6, 41)、可変型弁(38)、パルブ(39 )を閉める。ホットセル室に移動された 1231 含有水は、イオン交換樹脂等により精製し、そ の核種純度がゲルマニウム検出器を用いたガン マ級スペクトロメトリーにより謝定される。通 常上記の照射条件で製造される 1231の放射能 登は、照射終了時から 1231 を回収するまでの 放屋時間によっても異なるが最適時間で 「23」 を回収した場合、例えば6時間照射した後ター ゲットチェンパー本体(47)で6時間放置し た時に回収される 1231 の収量は、1.2 キュリ

は変化がないので照射を中止して、フォイルフランジ(5 5)をはずして、2 5 ミクロンモリブデン金属箔を取り替える。また、ターゲットチェンバー本体側の5 0 ミクロンモリブデン金属箔が破損した時は、圧力計(5 0)が上がると同時に、圧力計(4 8)は下がるので、この時は照射を中止すると共に、液体チッ楽用自動開バルブ(2 5 )を開き「24xe容器(2 4)を冷却すると同時に、バルブ(5 1 、3 7 、3 2、2 8、2 1)を開き、ターゲットチェンバーオおよび「24xeガスを「24xe容器(2 4)に回収する。

以上のように、本観発明の安全チェンバー本体(54)は、照射中におけるモリブデン金属 苗の破損事故に対して、安全性を確保するよう に優能するものである。

# 発明の効果

ある程度の放射性同位元素を製造するには、高含量の同位元素に富んだガスを高い圧力でエ

- である。

# (4) 次回 12 4 Xeターゲット照射のための準備

次回の照射のため、ターゲットチェンバー本体(47)内を完全に乾燥する必要があり、最初に、ポンプ(34)を碌倒させ、可変型弁(33.37)およびバルブ(41)を開け、荒引きし、次に可変型弁(33)を閉め、ポンプ(34)をとめる。次にポンプ(31)を線的させ、可変型弁(32.37)バルブ(29)を開き、さらにターゲットヒーター(58)で加熱しながら完全にターゲットチェンバー本体(47)内部を乾燥する。その後上記バルブ、ヒーター、ポンプをとめる。

# (5) 安全チェンパー本体の設能

照射中は、安全チェンパー本体(54)内の 簡状空間領域は、真空状態が保たれ、圧力計( 50)で監視されている。ビーム側の25ミクロンモリブデン金属箔(56)が破損した時は 圧力計(50)の圧力が上りターゲットチェンパー本体(47)内の圧力計(48)の圧力に

ホルギーに含んだイオンで照射することが必要である。できるだけ高い生産効率を得るには、できるだけ大きいイオンビームの流れの強さを適用する。10~40MeV/Nの当該エネルギー範囲内で固体中の荷電粒子はそのエネルギーを急速に対象的薄い入射窓箱を備えさせることもののよりには使から、進程まなびピームを行いまるとは、決して完全には排除することができないことが明らかである。

この種のガスターゲットをビーム制御系および/または粒子加速装置の真空系と直接に結合した場合には、入射箱の欠陥の点で次のことが不利となる:

# - 高価なガスの損失、

- ピーム制御系および/または加速装置の汚染 (照射されたガスは、一般に既に短い照射時間 後に高い放射性であること)、 - 生産中止。

本発明の明細書に記載された"真空田間室"は、最少であってもガスターがった独生し、その上ガスターがったない。 気を担止し、がたを性になりてない。 はを投供する。 でなりでないで、 変換する ではない 実 地に けい で 全性を 本質的に しょせ ることに 貢献する。

(出口)、18…ターゲットガス入出管、19 a , 19 b … ヒーター、20 … 手動パルプ、2 1 … 開閉自動バルブ、22… 圧力計、23… 開 閉自動パルブ、24 ··· i24 Xe容器、25 ··· 液体 チッ案用自動開閉パルブ、26…液体チッ案容 器、 2 7 ··· 124 Xe容器ヒーター、 2 8 · 2 9 ··· 開閉自動パルプ、30…ヒーター、31…ポン プ、32,33…可変型弁、34…ポンプ、3 5 … 排気回収溜、36 … 圧力計、37,38 … 可変型弁、 3 9 … 開閉自動弁、 4 0 … ヘリウム ガス、 4 1 … 開閉自動弁、 4 2 … 18 4 X e ガス 凝 格容器、43…液体チャ素弁、44…三方コッ ク、 45 … ターゲット内部洗浄水、 46 … 開閉 自動弁、47…ターゲットチェンバー本体、4 8 … 圧力計、49 … 温度計、50 … 圧力計、5 |…朗閉自動弁、52…フォイルフランジ、5 3 … 5 0 ミクロンモリブデン金属箱、 5 4 … 安 全チェンパー本体、55…フォイルフランジ、 5 6 … 2 5 ミクロンモリブデン金属指、 5 7 … ビーム、 5 8 … ターゲットヒーター、 5 9 … ホ 環境への汚染事故及び高価な機縮ターゲットガスの損失を未然に防止することを目的としたラジオアイソトープ製造用のガスターゲット装置を提供するものである。

# 4 図面の歯単な説明

第 1 図は、ガスターゲット装置の断面図を示す

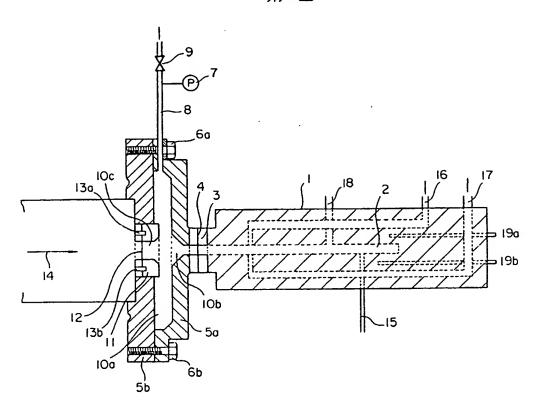
第 2 図は 123 I 製造用ガスターゲット装置の全体的な構成を示すフローチャート図を示す。
1 … ターゲットチェンパー本体、 2 … ガスターゲット策、 3 … フォイルフランジ、 4 … 5 0 ミクロンモリブデン製金属格、 5 a 。 5 b … … 年上力計、 8 … ガス回収管、 9 … 開閉弁、 1 0 a . . . 1 0 b 。 1 0 c … 簡状空間領域、 1 1 … フォイルフランジ、 1 2 … 2 5 ミクロンモリブデン製金属格、 1 3 a 。 1 3 b … ボルト、 1 4 … ビスルフランジ、 1 2 … 2 5 ミクロンモリブデン製金属格、 1 3 a 。 1 3 b … ボルト、 1 4 … ビム、 1 5 … ガスターゲットを定力、 1 4 … ビ 6 … ターゲットチェンパー本体冷却水管(入口)、 1 7 … ターゲットチェンパー本体冷却水管

ットセル室、 6 0 … 124Xeガス凝縮器ヒーター

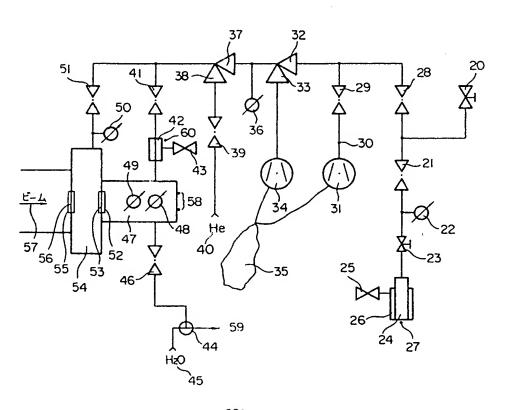
代理人 弁理士 矢 野 敏



第1図



第2図



第1頁の続き

ルト

②発 明 者 井 上 照 夫 東京都八王子市散田町 2-51-11

スツエントルム・カー ーセ 5 ルスルーエ・ゲゼルシ ヤフト・ミツト・ベシ ユレンクテル・ハフツ ング

⑫発 明 者 ヘルマン・シュバイケ ドイツ連邦共和国カールスルーウエ・コールベルガー・ス トリート 17

⑫尧 明 者 山 本 卓 男 千葉県山武郡成東町成東2810-21

⑪出 顋 人 ケルンフォルシュング ドイツ連邦共和国カールスルーエ 1・ヴェーバーシュトラ